EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

11060355

PUBLICATION DATE

02-03-99

APPLICATION DATE

APPLICATION NUMBER

05-08-97 09210882

APPLICANT: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD;

INVENTOR:

KAWAI CHIHIRO;

INT.CL.

C04B 41/87 F01L 1/14 H01Q 1/42

TITLE

SILICON NITRIDE COMPOSITE MATERIAL HAVING MULTILAYER STRUCTURE AND

ITS PRODUCTION

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a silicon nitride composite material lighter in weight

and having a low coefft. of friction.

SOLUTION: The silicon nitride composite material consists of a silicon nitride porous body (support layer) consisting of columnar silicon nitride particles having an average aspect ratio of ≥3 and an oxide bonding phase and having 30-70% porosity, ≤12 μm average pore diameter and ≥100 MPa three-point bending strength and a ceramic, glass or metallic layer (surface layer) having \$20% porosity and ≥1 μm thickness formed on at least one surface part of the porous body.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-60355

(43)公開日 平成11年(1999)3月2日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	FI	
C 0 4 B	41/87		C 0 4 B 41/87	М
FO1L			F01L 1/14	В
H01Q	1/42		H 0 1 Q 1/42	

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 8 頁)

特顧平9-210882	(71)出願人 000002130
平成9年(1997)8月5日	住友電気工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号
·	(72)発明者 河合 千尋 兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友 電気工業株式会社伊丹製作所内
	(74)代理人 弁理士 小松 秀岳 (外2名)

(54) 【発明の名称】 多層構造を持つ窒化ケイ素系複合材料とその製法

(57)【要約】

【課題】 より軽量で摩擦係数が小さい窒化ケイ素 複合材料を提供すること。

【解決手段】 平均アスペクト比が3以上の柱状窒化ケイ素粒子と酸化物系結合相からなる、気孔率30%以上70%以下、平均細孔径が12μm以下、3点曲げ強度が100MPa以上の窒化ケイ素多孔体(支持層)と、少なくともその一方の表面部に形成された気孔率が20%以下、厚さが1μm以上のセラミックス、ガラスまたは金属層(表面層)からなることを特徴とする、多層構造を持つ窒化ケイ素系複合材料。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 平均アスペクト比が3以上の柱状窒化ケ イ素粒子と酸化物系結合相からなる、気孔率30%以上 70%以下、平均細孔径が12μm以下、3点曲げ強度 が100MPa以上の窒化ケイ素多孔体(支持層)と、 少なくともその一方の表面部に形成された気孔率が20 %以下、厚さが1μm以上のセラミックス、ガラスまた は金属層(表面層)からなることを特徴とする、多層構 造を持つ窒化ケイ素系複合材料。

【請求項2】 3点曲げ強度が、100MPa以上10 00MPa以下であることを特徴とする請求項1の多層 構造を持つ窒化ケイ素系複合材料。

【請求項3】 表面部の面粗度(Ra)が0.3μm以 下であることを特徴とする請求項1または2記載の多層 構造を持つ窒化ケイ素系複合材料。

【請求項4】 請求項1記載の自動車動弁系に用いるタ ペットシム。

【請求項5】 請求項1記載のドーム。

【請求項6】 請求項1記載の窒化ケイ素系複合材料の 製法であって、セラミックス、ガラスまたは金属の粉末 20 を溶媒に分散させた懸濁液を調整する工程と、平均アス ペクト比が 3 以上の柱状窒化ケイ素粒子と酸化物系結合 相からなる気孔率30%以上70%以下の窒化ケイ素多 孔体で上記懸濁液を濾過して、該多孔体の少なくとも― 方の表面に該粉末のケーキ層を形成する工程と、該ケー キ層を高温で溶融または焼結させて該多孔体の少なくと も一方の表面に気孔率の低いセラミックス、ガラスまた は金属の層を形成する工程を含むことを特徴とする多層 構造を持つ窒化ケイ素系複合材料の製造法。

【請求項7】 ケーキ層を形成する粉末が平均粒径3. 0 μ m以下の窒化ケイ素と酸化物系焼結助剤からなるこ とを特徴とする請求項6記載の多層構造を持つ窒化ケイ 素系複合材料の製造法。

【請求項8】 ケーキ層を形成する粉末がSiO2系ガ ラスからなることを特徴とする請求項6記載の多層構造 を持つ窒化ケイ素系複合材料の製造法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、軽量、高強度、低 摩擦特性、髙気密性を持つ窒化ケイ素複合材料とその製 40 法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年の環境問題への対応から、自動車関 連分野では燃費の向上を図るため、エンジンの軽量化や 髙効率化のために動弁系等のエンジン材料としてセラミ ックスを使用する試みがおこなわれている。特に窒化ケ イ素系セラミックスは高強度、低比重、低摩擦材料のた め最も有望視されている。セラミックス化が有望なエン ジン部品の例としては、排気バルブ、タペットシム等が ある。これらの材料は、実用時の強度的負荷に耐えるこ 50 ペクト比が3以上の柱状窒化ケイ素粒子と酸化物系結合

とができれば、軽量であればあるほど燃費向上に対する 効果は高い。

【0003】しかし、緻密な窒化ケイ素系焼結体を用い る限りこれ以上の軽量化はできない。比重を低下させる 方法として窒化ケイ素材料を多孔質化することが考えら れるが、気孔率の増加に伴い強度が大きく低下すること に加え、多孔体であるために上記のような動弁系の摺動 部材として使用した場合に摩擦係数が高くなり磨耗や焼 き付きを発生させる。

【0004】セラミックス多孔体の表面部に気孔率の低 10 い層を形成して髙強度化する方法も考えられている。例 えば、粉体および粉末冶金第41巻第3号のP313~ P316にはA12O3多孔体ではA12O3スラリーを鋳 込み法等で表面に堆積後焼成して両面に緻密層を設けて サンドイッチ構造のセラミックスを創製することによ り、髙強度化に成功した研究もある。

【0005】しかし、このような従来のセラミックス多 孔体を用いた場合、大きな強度向上は達成できない。そ の理由は以下に説明される。

【0006】 ①A 12O3多孔体に代表される従来のセラ ミックス多孔体の粒子は球状に近い形状をしている。そ のため、表面に気孔率の低い層を形成しても、表面層と 支持層の密着強度が充分でないために応力が負荷された 時に両層間で剥離が起きやすく結果として充分な強化効 果が発揮できない。

【0007】②球状粒子からなる多孔体の細孔形状は同 様に球状に近い形状となるため、表面に堆積層を形成す る際、支持層の細孔径とほぼ同じ粒径以上の粒子しか堆 積させることができない。なぜなら、細孔径以下の粒子 は支持層を透過してしまうからである。粒径の大きな粒 子は焼結しにくいために緻密化させにくく、結果として 表面層の気孔率を充分に低下させることができず充分な 高強度化ができない。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、軽量で強度 が大きく、かつ、表面層が平滑で剝離し難い窒化ケイ素 複合材料とその製造方法を提供しようとするものであ る。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた め、発明者らは鋭意探求の結果特開平7-500470 号に記載のように支持層として三次元絡み合い構造を持 つ柱状窒化ケイ素粒子と酸化物系結合相からなる多孔体 を用いることにより、軽量で極めて強度が高く、低摩擦 特性を持つ窒化ケイ素系複合材料が得られることを見い だした。

【0010】すなわち、本発明の構成は特許請求の範囲 に記載のとおりの窒化ケイ素系複合材料とその製法であ る。窒化ケイ素系複合材料の基本的な構成は、平均アス

相からなる、気孔率30%以上70%以下、平均細孔径 が12μm以下、3点曲げ強度が100MPa以上の窒 化ケイ素多孔体(支持層)と、少なくともその一方の表 面部に形成された気孔率が20%以下、厚さが1μm以 上のセラミックス、カラスまたは金属層(表面層)から なる、多層構造を持つ窒化ケイ素系複合材料である。

【0011】このような材料は、セラミックスまたは金 属の粉末を溶媒に分散させた懸濁液を、該三次元絡み合 い構造を持つ柱状窒化ケイ素粒子と酸化物系結合相から なる窒化ケイ素多孔体で濾過して、該多孔体の少なくと も一方の表面にセラミックスまたは金属の粉末のケーキ 層を形成し、これを高温で焼結させて該多孔体の一方の 表面あるいは両表面に気孔率の低いセラミックスまたは 金属の表面層を形成させて得られる。

【0012】すなわち、この窒化ケイ素系複合材料の基 本的な製造方法はセラミックス、ガラスまたは金属粉末 を溶媒に分散させた懸濁液を調整する工程と、平均アス ペクト比が3以上の柱状窒化ケイ素粒子と酸化物系結合 相からなる気孔率30%以上70%以下の窒化ケイ素多 孔体で上記懸濁液を濾過して、該多孔体の少なくとも一 方の表面に該粉末のケーキ層を形成する工程と、該ケー キ層を高温で溶融または焼結させて該多孔体の少なくと も一方の表面に気孔率の低いセラミックス、ガラスまた は金属の層を形成する工程を含む多層構造を持つ窒化ケ イ素系複合材料の製造法である。

【0013】形成する表面の層の厚さは1μm以上必要 である。なぜなら支持層であるSi3 N4 多孔体の表面粗 度がRaで約1μmであるため、それ未満ではケーキ層 が完全に多孔体を覆わず、表面層の気孔率を20%以下 にできない。最大厚さは特に制限がないが、厚すぎると 多孔体の軽量性を生かせないため1mm以下が好まし

【0014】支持層の平均細孔径は12μm以下とす る。これを越えるとケーキ層を形成するために使用する 粉末の粒径が3μmを越えてしまい、緻密化が起こりに くく、表面層の気孔率を20%以下にできない。

【0015】表面層の材質としては、金属、ガラス、セ ラミックスが考えられる。窒化ケイ素系以外の表面層を 形成する場合には、その材質が緻密化しやすい条件を選 べばよい。例えば、金属Alの場合、非酸化性雰囲気で 480~550℃程度で焼成すればよい。例えば通常の ホウケイ酸ガラスの場合、600~1400℃程度であ

【0016】表面層に高い機械的強度を付与して材料全 体を高強度化するためには窒化ケイ素が好ましい。窒化 ケイ素表面層を形成するには、窒化ケイ素粉末と適量の 焼結助剤の混合粉末をケーキ層にすればよい。焼結温度 は焼結助剤種によっても若干異なるが、通常は1500 ~1800℃程度でよい。このようにして表面層を形成 に高くなる。表面層が窒化ケイ素の場合、JIS160 1に規定された3点曲げ強度で100MPa以上100 MPa以下の範囲程度の値が得られる。

【0017】表面層に気密性を持たせることを目的とす る場合、ガラス粉末のケーキ層を形成後、溶融させれば 完全に緻密なガラス層が得られる。この応用として高速 の流体と接触する航空機部品の表面処理がある。これを 以下に説明する。例えばこのような部品にはレドームと 呼ばれるドーム形状に加工したレーダー透過材料が用い られる。レドーム材料として必要な特性は誘電率と誘電 損失が小さいことであり、その点でSi3N4多孔体は有 望であるが、雨中で高速巡航する場合、水滴が多孔体に 侵入してレーダー透過特性を劣化させる場合がある。こ の対策として例えば特開平8-164689号に記載の ように多孔体表面にガラスを被覆する方法が取られる。 ガラス被覆法としては、ガラス粉末の分散液を塗布、焼 成したり、エチルシリケートのような金属アルコキシド を塗布、焼成してガラス層を形成するなどがある。しか し、これらの方法では多孔体表面に完全に緻密なガラス 層を形成することは困難である。

【0018】なぜなら、上記の方法では、ガラス粉末の 分散液や金属アルコキシドを塗布後、焼成する際、溶媒 の急激な乾燥によってガラス成分が急激に収縮し、それ によってガラス膜にクラックやピンホールが入るためで ある。基材が多孔体の場合、この現象は著しく、形成し たガラス膜の気密性は低い。また、これらの方法では、 原料液中のガラス成分が少なく厚いガラス膜を形成でき ないことも大きな要因である。原料液中のガラス成分を 多くすると、塗布時にムラができ表面に均一なガラス膜 を形成できない。 これに対し、本発明の方法を用いる と、完全に緻密なガラス膜を均一な厚さで被覆できる。 例えば、ホウケイ酸ガラス粉末の懸濁液を調整し、これ をドーム形状の多孔体の凸面から凹面に濾過させて、凸 面にケーキ層を形成後、これを溶融温度で加熱して溶融 させればよい。

【0019】また、このようにして表面層を形成後、試 料表面を機械的に研磨することにより、その表面粗度R aを 0.30μ m以下に小さくすることができる。気孔 率が20%を越えると気孔による凹凸が大きくなるため にRa値は0.30μmを越えてしまい、摩擦係数を低 下させる効果が小さくなる。

【0020】表面層を金属にすると、強度が上る、摩擦 係数が低下する以外に、金属部材との接合性が向上する という利点もある。セラミックスと金属をろうづけ接合 する場合、通常はセラミックス表面にメタライズ層を形 成して表面を金属化してなじみをよくした後、ろうづけ するが、多孔体の場合はメタライズしても表面が金属化 しないのでろうづけしても接合強度が弱かった。本発明 を用いると、表面をメタライズしなくても直接ろうづけ した多孔体の曲げ強度は、形成前の多孔体と比べて格段 50 接合でき、高い接合強度が得られる。

5

【0021】このようにして作製した多孔体が高強度特性を持つ理由は以下のとおりである。

【0022】すなわち、該支持層は三次元的にお互いに 絡み合った柱状結晶からなる構造のため、表面層を形成 した場合、表面層との結合が極めて強く、支持層と表面 層の界面はいわゆる繊維強化複合材料のような構造にな る。応力負荷時のエネルギーは柱状結晶を引き抜くため に費される。この結合力のために表面層が剥離しにく い。そのため、従来にはない高強度特性を発揮する。

【0023】これに対して従来のセラミックス多孔体の 10 細孔は球状に近い形状をしている。そのため、表面に気 孔率の低い層を形成しても、表面層と支持層の密着強度 が充分でないために応力が負荷された時に両層間で剥離 が起きやすく結果として充分な強度効果が発揮できない。

【0024】従って、支持層を構成する粒子の平均アスペクト比は3以上必要である。それ未満だと表面層との密着強度が低く、表面層を形成しても強度向上効果が小さい。また、摺動時に表面層が剥離して摩擦係数が大きくなってしまう。

【0025】支持層の気孔率は30%以上とする。それ 未満だと気孔率が低下しても支持層の強度がほとんど上 がらない。さらに柱状結晶の引き抜き効果が小さく表面 層を形成しても強度向上の効果があまりない。上限は7 0%である。それを越えると単位体積当たりの柱状結晶 の数が少なくなり表面層との結合力が低く表面層を形成 しても強度向上効果が小さい。

[0026]

【作用】本発明の窒化ケイ素系複合材料の作用を要約すると支持層がランダムに配列した柱状粒子から構成され 30 るため、形成した表面層との密着強度が大きく、応力負荷時に表面層が剥離することがない。したがって、多孔体であるにも関わらず、極めて強度が大きい。更に、表面層は気孔率が小さい構造であるので面粗度を小さくすることができる。

* [0027]

【実施例】以下、実施例および比較例によって本発明を 具体的に説明する。

6

【0028】(1) 平均粒径0.4μmのα型窒化珪素粉末に平均粒径0.015μmのY2O33粉末を添加した混合粉末を形成密度1.2~1.8g/cm³で成形し、5気圧の窒素中、温度1800℃で2hr焼成して気孔率25~72%、平均細孔径0.07~0.84μmのSi3N4多孔体を得た。

10 【0029】比較例として同じα型窒化珪素粉末に平均 粒径0.015μmのY2O3粉末を5wt%、平均粒系 0.05μmのA12O3粉末を3wt%添加した混合、 粉末を成形密度1.3/cm³で成形し、圧力5気圧の 窒素中、温度1700℃で2hr焼成して気孔率50 %、平均細孔径0.5μmのSi3N4多孔体を得た。

【0030】これらの多孔体(支持層)を90℃の10%HF液に6hr浸漬して粒界相を溶出させて、結晶粒子が分散する状態にした後、500個の粒子について電子顕微鏡により各粒子のアスペクト比(長さ/直径)を測定し、平均アスペクト比を算出した。

【0031】別途、平均粒径 0.3μ mの α 型窒化珪素粉末に平均径 0.5μ mのA12O3、Y2O3、MgO粉末をそれぞれ<math>SiNに対し2,5,1w t%添加した混合粉末をエタノールに分散させた懸濁液(濃度は15v01%)を作製し、Si3N4多孔体で濾過して、表面にケーキ層を厚さ 4μ m~2mm形成した。これを窒素中、温度1500℃、圧力1気圧で2hr焼成して表面層を形成したSi3N4多孔体を作製した。

【0032】これらの試料の表面層形成前後の3点曲げ強度Raを表面粗さ計により測定した。その後、Ballon Disk方式により以下の条件で摩擦試験を行い、摩擦係数を測定するとともに焼き付き状態を調べた。

[0033]

潤滑油

:エンジンオイル (SH10W30)

相手材 (Ball): SCM415 (浸炭処理材)

速度

: 3. 2 m/s

荷重

:19.6N

摺動距離

: 1600000m

摩擦係数測定とは別に、試料をタペットシムとして鋼製カムシャフトと組み合わせて1500cc排気量のガソリンエンジン車に搭載して10モード燃費を測定した。比較試料として、鏡面研磨した相対密度100%の緻密質Si3N4タペットシム(強度1500MPa、比重

3.24)を用いた。

【0034】結果を表1に示す。

[0035]

【表1】

表 1								ð	í	
		尭 結	条	件		5	支持局	图 物 t	匆性	
	助	剤	成形	温度	時間	気孔	平均	アス	曲げ	
				密度 (℃)	(hr)	串	細孔	ベク	強度	
List of Co.		M2 03	g/cm ³			(%)	径pm	ト比	(MPa)	
比較例1	8	0	1.6	1800	2	50	0.5.	8	216	
比較例2	8	0	1.6	1800	2	50	0.5	8	216	
実施例1	8	0	1.6	1800	2	50	0.5	8	216	
実施例2	8	0	1.6	1800	2	50	0.5	8	216	
実施例3	8	0	1.6	1800	2	50	0.5	8	216	
実施例4	8	. 0	1,6	1800	2	50	0.5	8	216	
実施例5	8	0.	1.6	1800	2	50	0.5	8	216	
実施例6	8	0	1.6	1800	2	50	0.5	8	216	
実施例7	8	0	1.8	1800	·2	50	0.5	8	216	
実施例8	8	0	1.75	1800	2	. 35	0.1	5	538	
実施例9	8	0	1.8	1800	2	30	0.08	3.2	588	
比較例3	8	0	1.82	1.800	2	28	0.07	2.9	592	
実施例10	8	0	1.3	1800	2	70	0.8	7	100	
比較例4	8	0	1.25	1800	2	72	0.84	8	92	
比较例5	5	3	1.3	1700	2	50	0.5	2.2	66	
比較例6			緻密	質Sig	N ₄			1		

[0036]

【表2】

表1つづき	<u> </u>				120	. 2]				
		支 面	届 升				摩擦	試験	94,1	性能
1 4	<u>·å</u>	と 面	層物			曲げ	摩擦		比重	坐費
1	材質	ケーキ	嫂戌	気孔	面粗度	強度	係數	焼付		
	'nд	(gm)	後厚 (20)	率 (%)	(Ra)	(MPa)	μ	発生	(g/	(kn
比較例1	なし	•••			0.81	216	0.35	アリ	cn ³)	(1)
	Si3 N4	4	2.8	3	0.31	216	0.34	アリ	1.6	破壊
	SI3 N4	6	3.2	. 3	0.28	216	0.20	ナシ	1.6	破壊
	Sl3 N4	50	26	3	0.07	255	0.11	ナシ	1.61	破壊
	Sia Na	100	55	3	0.01	335	-0.05	ナシ	1.62	19.8
	SI3 Na	400.	222	3	0.01	550	0.03	ナシ	1.70	19.6
	Sis Na	1000	534	3	0.01	580	0.03	ナシ	1.85	18.9
	Si3 Na	1900	-994	8	0.01	570	0.04	ナシ	2.13	18.3
	SI3 Na	2100	1010	3	0.01	570	0.05	ナシ	2.15	18.3
	Sia Na	400	202	3	0.01	888	0.03	ナシ	2.29	18.1
	Sla Na	400	202	3	10.0	998	0.01	ナシ	2.48	17.8
	SI a N a	400	202	3	0.01	625	0.20.	7.1	2.55	•••
	Si3 Na	400	203	3	0.01	150	0.04	ナシ	1.07	破壊
	Sla Na	400	203	8	0.01	102	0.20	アリ	1.00	破壞
	Sia Na	100	55	3	0.01	77	0.31	アリ	1.62	破壊
比較例6					0.01	1500	0.02	ナシ	3.20	16.4

【0037】同表の結果より、アスペクト比が3以上の S i 3 N4 多孔体を支持層とし、表面層を形成することに より摩擦係数が低下して焼き付きが起こらず、またタペ ットシムとして用いると燃費は大きく向上することが分 かった。

【0038】(2)平均粒径2.0μmのα型窒化珪素 粉末に平均粒径 0. 25 μmのY2O3粉末を添加した混 合粉末を成形密度 1. 4~1.6 g/c m³で成形し、 圧力 5 気圧の窒素中、温度 1 8 5 0 ℃で 2~1 2 h r 焼 成して気孔率40~50%、平均細孔径3.0~14μ mのSi3N4多孔体を得た。

【0039】比較として、平均粒径2.0μmのSiC 粉末に平均粒径 0. 5 μ mの B4 C粉末を 5 w t %添加 した混合粉末を成形密度 1.3 g/c m^3 で成形し、圧

孔率50%、平均細孔径0.5μmのS i3N4多孔体を 得た。

【0040】これらの多孔体(支持層)を90℃の10 %HF液に6hr浸漬して粒界相を溶出させて、結晶粒 子が分散する状態にした後、500個の粒子について電 子顕微鏡により各粒子のアスペクト比(長さ/直径)を 測定し、平均アスペクト比を算出した。

【0041】別途、平均粒径3.0~5.0μmのα型 珪素粉末に平均粒径0.5μmのAl2O3粉末をSi3 N4に対し0. 2~2. 0wt%、Y2O3粉末をSi3N 4に対し5wt%添加した混合粉末をエタノールに分散 させた懸濁液(濃度は15 v o 1%)を作製し、Si3 Ν4 多孔体で濾過して、表面にケーキ層を厚さ400μ m形成した。これを圧力4気圧の窒素中、温度1700 カ1気圧の**窒素中、温度2100℃で2hr焼成して気** 50 ℃で2hr焼成して厚さ200~300μmの表面層を

40

形成したSi3N4多孔体を作製した。

【0042】これらの試料について、表面層形成前後の 3点曲げ強度 (JIS1601) 測定、およびSi3N4 多孔体 (形状は直径30mm、厚さ3mm) の表面を研 磨し、表面粗さ計により測定した。その後、Ball

*on Disk方式により以下の条件で摩擦試験を行 い、摩擦係数を測定するとともに焼き付き状態を調べ

10

[0043]

潤 滑油

: エンジンオイル(SH10W30)

相手材(Ball): SCM415 (浸炭処理材)

速度

: 3. $2 \, \text{m/s}$

荷 重

:19.6N

摺動距離

:1600000m

摩擦係数測定とは別に、試料をタペットシムとして鋼製

※4) を用いた。

カムシャフトと組み合わせて1500cc排気量のガソ

【0044】結果を表2に示す。

リンエンジン車に搭載して10モード燃費を測定した。

[0045]

比較として、鏡面研磨した相対密度100%の緻密質S

【表3】

i 3N4タペットシム(強度1500MPa、比重3.2 ※

惠

		竞 結	<u>条</u>	件		5	を持り	i 物 t	±
			成形 密度	1700	時間	気孔。	平均 細孔	アスペク	曲げ強度
11 64	Y 2 0 3	Al2 03	g/cm³	(6)	(hr)	(%)	径皿	下比	(MPa)
比較例7	8	0	1.6	1850	2	50	3.0.	18	155
実施例11	8	0	1.6	1850	2	50	3.0	12	155
実施例12	8	0	1.6	1850	2	50	3.0	13	155
実施例13	8	0	1.6.	1850	2	50	3.0	12	155
実施例14	8	0	1:6	1850	2	50	3.0	12	155
実施例15	8	0	1.4	1850	10	55	11.9	12	105
比較例8	8	0	1.4	1850	12	55	12.3	14	100
比較例9	8	0	1.4	1850	12	55	12.3	14	100
比較例10	SiC	多孔体	1:8	2100	2	50	0.5	14	65
比較例11			緻密質			00	u. J.	1.1	65

[0046]

【表4】

表2つづ	<u>*</u>						-				
			前層		Ŷ			摩擦	試験	31,1	性能
1	<u> </u>	表面層物性								比重	遊費
	Si ₃ N ₄	助剤	焼成	焼成	乐尺	面粗度	強度	摩擦	焼付	九里	220页
	粒径 μ	Als Os	温度	後厚	率	(Ra)	(NPa)	Щ	発生	(g/	(ka
U.eemi n		量(vi%)	(T)	(pm)	(%)				L	co³)	/1)
比較例7			•••			0.38	155	0.35	アリ	1.6	破壊
実施例11	3.0	0.2	1700	888	48	0.33	166	0.34	71	1.8	破壊
実施例12	3.0	0.6	1700	.300	22	0.32	176	0.34	アリ	1.72	破壊
実施例13	3.0	1.1	1700	278	19	0.29	200	0.20	ナシ	1.78	18.8
実施例14	8.0	. 2.0	1700	202	2	0.02	855	0.04	ナシ	1.79	18.8
実施例15	3.0	2.0	1700	202	2	0.02	301	0.04	ナシ	1.59	19.6
比較例8	3.0	2.0	1700	133	45	0.35	102	0.35	71	1.55	
比較例9	5.0	2.0	1700	302	33	0.32	122	0.33	71	1.57	
比較例10	3.0	2.0	1700	202	2	0.02	70	0.33	アリ	1.79	破壊
比較例11						0.01	1500	0.02	ナシ	3.20	16.4

【0047】同表の結果より、アスペクト比が3以上の Si3N4多孔体を支持層とし、表面層を形成することに より摩擦係数が低下して焼き付きが起こらず、またタペ ットシムとして用いると燃費は大きく向上することが分 かった。

【0048】 (3) 平均粒径0. 4μmのα型窒化珪素 粉末に平均粒径 0. 0 1 5 μ mのY2 O3 粉末を 8 w t % 添加した混合粉末を形成密度1.6g/cm3で成形

気孔率50%、平均細孔径0.54μmのSi3 N4多孔 体を得た。これを図1のドーム形状に機械加工した。

【0049】別途、70wt%SiO2-22wt%-8wt%Na2〇系ガラスを作製、ボールミルにより粉 砕し、平均粒径 0.9μmの粉末を作製した。これらを エチルアルコールに分散させて、濃度10g/1の懸濁 液を調整した。これを上記ドーム状 S i 3 N4 多孔体外周 側の凸面から内周側凹面に濾過させて凸面にガラス粉末 し、5気圧の窒素中、温度1800℃で2hr焼成して 50 のケーキ層を10μm形成した。これらを温度1200

11

℃、0.001気圧の真空下で0.5hr加熱し、室温まで急冷した。急冷後のガラス膜表面をSEM観察した。

【0050】比較例として、同じガラス粉末の懸濁液を 濃度10g/1、1g/1、0.1g/1の懸濁液を調 整した。これらの懸濁液にドーム状Si3N4多孔体を1 0分浸漬して、引き上げ、温度1200℃、1気圧の大 気中で0.5hr加熱し、室温まで急冷した。この工程 を複数回繰り返し行った後のガラス膜表面をSEM観察* *した。

【0051】これらの試料を恒温槽に入れ、ガラス膜を形成した面のみを500℃、湿度85%の条件で1hr 暴露した後、25GHzの周波数で電波透過率を測定した。

12

【0052】結果を表3に示す。

[0053]

【表 5】

		尭 結	条	件		3	ŧ		
	助 割 (wt%)		成形密度	温度(で)	時間 (hr)	気孔 率	平均細孔	アスペク	曲げ 強度
	Y 2 0 3	Al2 03	g/cm3	(0)	(111)	(%)	径pm	卜比	(NPa)
実施例16	8	0	1.6	1800	2	50	0.5	8	216
比較 例12	8	0	1.6	1800	2	50	0.5	8	216
比較例13	8	0	1.6	1800	2	50	0.5	8	218
比較例14	- 8	0	1.6	1800	2	50	0.5	8	216
比较例15	8	0	1.6	1800	2	50	0.5	8	216
比較例16	8	0	1.6	1800	2	50	0.5	. 8	216
比較例17	8	0	1.6	1800	2	50	0.5	8	216

[0054]

20 【表6】

表3つづき	<u>¥</u>							
		ä	支 面	層形	成			電波
		ā	支 面	層 物	性			透過
			懸濁液	ケーキ	堂布	焼成	SEM	塞
	材質	方法	濃度	厚	回数	後厚	観察	(%)
ctable for			(g/1)	(am)		(%)	クラック	
実施例16	ガラス	本 法	10	01		5	なし	75
比較例12	ガラス	引上げ	10	•••	1	2	あり	· 4 5
比較例13	ガラス	引上げ			1	0.4	あり	40
比較例14	ガラス	引上げ	0.1	٠,,,	1	0:09	なし	25
比較例15	ガラス	引上げ	10	•••	3	6	あり	47
上較例16	ガラス	引上げ	1		10	4	あり	42
比較例17	ガラス	引上げ	0.1	•••	50	5.0	あり	40

【0055】同表の結果より、本法により表面ガラス層を形成することにより、気密性が高くなり、電波透過率は大きく向上することが分かった。また、浸析するのみで濾過していない引き上げ法のものは表面が緻密にならないため、耐湿試験により、試料内部に水分が浸透し、このため電波透過率が本法に比べ顕著に低いことが分かった

【0056】(4) 平均粒径0. 4μmのα型窒化珪素粉末に平均粒径0. 015μmのY2O3粉末を8wt%添加した混合粉末を形成密度1. 6g/cm³で成形し、5気圧の窒素中、温度1800℃で2hr焼成して気孔率50%、平均細孔径0. 54μmのSi3N4多孔体を得た。

【0057】比較例して、平均粒径2.0μmのSiC粉末に平均粒径0.5μmのB4C粉末を5wt%添加した混合粉末を成形密度1.3g/cm³で成形し、圧力1気圧の窒素中、温度2100℃で2hr焼成して気孔率50%、平均細孔径0.5μmのSi3N4多孔体を得た。

【0058】これらの多孔体(支持層)を90℃の10%HF液に6hr浸漬して粒界相を溶出させて、結晶粒子が分散する状態にした後、500個の粒子について電子顕微鏡により各粒子のアスペクト比(長さ/直径)を測定し、平均アスペクト比を算出した。

【0059】別途、平均粒径 3.0μ mのA1粉をエタノールに分散させた懸濁液(濃度は15 vol%)を作製し、上記多孔体で濾過して、表面にケーキ層を厚さ400 μ m形成した。これを圧力4気圧の窒素中、温度1700 $\mathbb C$ で2hr焼成して厚さ200 μ mの表面層を形成したSi $_3$ N $_4$ 多孔体を作製した。

【0060】これらの試料について、表面層形成前後の3点曲げ強度(JIS1601)測定、およびSi3N4多孔体(形状は直径30mm、厚さ3mm)の表面を研磨し、表面租度Raを表面租さ計により測定した。その後、Ball on Disk方式により以下の条件で摩擦試験を行い、摩擦係数を測定するとともに焼き付き状態を調べた。

50 [0061]

13

潤 滑 油

:エンジンオイル (SH10W30)

相手材(Ball): SCM415 (浸炭処理材)

速 度

: 3. 2 m/s

荷 重

:19.6N

摺動距離

:1600000m

摩擦係数測定とは別に、試料をタペットシムとして鋼製

*4)を用いた。

カムシャフトと組み合わせて1500cc排気量のガソ リンエンジン車に搭載して10モード燃費を測定した。

【0062】結果を表4に示す。 【0063】

比較として、鏡面研磨した相対密度100%の緻密質S

【表 7】

i3N4タペットシム(強度1500MPa、比重3. 2*10

表 4									
		竞 結	条	件		3	Ē.		
	助 (w	剤 t %)	成形密度	温度	時間	気孔 率	平均細孔	アスペク	曲げ 強度
	Y 2 0 3	Al2 03	g/cn³	(°C)	(hr)	(%)	径加	比比	(MPa)
実施例17	8	0	1.6	1800	2	50	0.5	8	216
比較例18	SIC	多孔体	1.3	2100	2	50	0.5	1.1	65
比較例19			极的	質Sia	N ₄				۳-

[0064]

【表8】

				戈		摩擦試験		タイット性能		
	表面		塔		<u> </u>	曲げ	際接		比重	燃費
	材質	ケーキ 厚 (gm)	焼成 後厚 (pm)	気孔 率 (%)	面相度 (Ra)	強度 (KPa)	摩接 係数 μ	娩 付 発生	(g/ cm³)	(kn /1)
実施例17	A 1	400	222	3	0.01	277	0.01	ナシ	1.48	20.1
比較例18	A I	400	202	2	0.02	88	0.31	71	1.48	破壞
比較例19					0.01	1500	0.02	ナシ	3.20	16.4

【0065】同表の結果より、アスペクト比が3以上のSi3N4多孔体を支持層とし、表面層を形成することにより摩擦係数が低下して焼き付きが起こらず、またタペットシムとして用いると燃費は大きく向上することが分かった。

[0066]

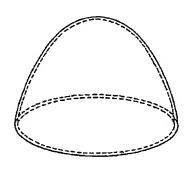
【発明の効果】以上説明したように、本発明の窒化ケイ 素材料は、軽量で強度が高い材料であるため、例えば低 摩擦が要求される摺動部材例えば内燃機関の部材である タペットシムとして用いると燃費向上の効果が高い。

【0067】一方、支持層表面にガラス層を形成することによって気密性が高くなり、電波透過率も優れているので例えばレドーム材料として効果が著しい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本願発明の一例である実施例12~17で形成したドームの斜視図である。

[図1]



ST AVAILABLE COPY